

開催案内

研究会 開催案内

第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 28 年 10 月 12 日（水）13:30~17:30

会 場：機械振興会館 研修 2 会議室（港区芝公園）

テーマ：新しい光技術（医療・バイオ）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 鈴木(俊) E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第3回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 28 年 11 月 8 日（火）13:00~17:10

会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館 11 階 会議室（江東区青海）

テーマ：エレクトロニクス産業におけるレーザ微細加工技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第3回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成 28 年 11 月 11 日（金）13:00~ 12 日（土）朝解散

会 場：リゾーピア箱根（神奈川県足柄下郡箱根町強羅）

テーマ：機能材料・薄膜・応用技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第3回 光ネットワーク産業・技術研究会 “公開ワークショップ”

日 時：平成 28 年 11 月 14 日（月）10:00~17:20

会 場：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール（港区三田）

テーマ：「海外動向」ほか（準備中）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp